

Hersteller	Produktname	Plattentyp oder Verfahren	Lasertyp für Bebilderung	Spektrale Empfindlichkeit	Druckverfahren	Auflagenhöhe Standard	Auflagenhöhe mit Einbrennen
<b>CtP-Platten Nassprozess</b>							
Agfa	Lithostar Ultra LAP-O	Silberplatte	Argon-Ionen, Nd-YAG	480, 532 nm	Nassoffset	250.000	-
	Lithostar Ultra LAP-R	Silberplatte	Rotlichtdiode, HeNe	650 - 670 nm	Nassoffset	250.000	-
	Lithostar Ultra LAP-V	Silberplatte	Violettodiode	400 - 410 nm	Nassoffset	250.000	-
Fujifilm	N 91	Polymerplatte	Argon-Ionen, Nd: YAG	488, 532, 543 nm	Nassoffset	400.000	> 1 Mio.
	Brillia LP-NN (Zeitung)	Polymerplatte	Argon-Ionen, Nd: YAG	488, 532 nm	Nassoffset	300.000	-
	Brillia LP-N3	Polymerplatte	Argon-Ionen, Nd: YAG	488, 532 nm	Nassoffset	200.000	> 1 Mio.
Kara	CT Petra		Infrarotdioden	830 nm	Nassoffset	150.000	> 1 Mio.
KPG	CTX-YPS Virage	Silberplatte	Argon-Ionen, Nd: YAG	488, 532 nm	Nassoffset	250.000	-
	CTX-RNP	Silberplatte	Argon-Ionen, Nd: YAG	488, 532 nm	Nassoffset	250.000	-
Mitsubishi	SDP Alpha R	Silberplatte	HeNe-Laser, Rotlichtdiode	633, 670 nm	Nassoffset	200.000	-
	SDP Alpha B	Silberplatte	Violettodiode	405 - 410 nm	Nassoffset	200.000	-
	LA-5	Polymerplatte	Argon-Ionen, Nd: YAG	488, 532 nm	Nassoffset	200.000	> 1 Mio.
	LV-1	Polymerplatte	Violettodiode	405 - 410 nm	Nassoffset	200.000	> 1 Mio.
<b>Thermo-Platten Nassprozess</b>							
Agfa	Thermostar P 970	Positivplatte	Infrarotdioden	830 nm	Nassoffset	150.000	> 1 Mio.
	Thermostar P 971	Positivplatte	Nd-YAG-Laser	1.064 nm	Nassoffset	150.000	> 1 Mio.
Fujifilm	Brillia LH-PE	Positivplatte	Infrarotdioden	830 nm	Nassoffset	200.000	-
	Brillia LH-NI	Negativplatte	Infrarotdioden	830 nm	Nassoffset	200.000	> 1 Mio.
	Brillia LH-PSE	Positivplatte	Infrarotdioden	830 nm	Nassoffset	200.000	> 1 Mio.
KPG	Electra 830	Positivplatte	Infrarotdioden	830 nm	Nassoffset	150.000	> 1 Mio.
	Thermal 830	Negativplatte	Infrarotdioden	830 nm	Nassoffset	250.000	> 1 Mio.
Lastra	Extrema 830 2G	Positivplatte	Infrarotdioden	830 nm	Nassoffset	100.000	> 1 Mio.
	Extrema 1064	Positivplatte	Nd-YAG-Laser	1.064 nm	Nassoffset	100.000	> 1 Mio.
Mitsubishi	LT-1	Positivplatte	Infrarotdioden	830 nm	Nassoffset	200.000	> 1 Mio.
	LT-G	Positivplatte	Nd-YAG-Laser	1.064 nm	Nassoffset	200.000	> 1 Mio.
	LT-N	Negativplatte	Infrarotdioden	830 nm	Nassoffset	200.000	> 1 Mio.
Toray	CtP Waterless	Negativplatte	Infrarotdioden	830 nm	wasserlos Offset	150.000 +	-
<b>Thermo-Platten prozessfrei</b>							
Agfa	Thermolite	Phasenumschaltg.	Infrarotdioden	830 nm	Nassoffset	30.000	-
Fujifilm	Brillia LD-NS*	Negativplatte	Infrarotdioden	830 nm	Nassoffset	30.000	-
KPG	Processless Thermal	Ablation	Infrarotdioden	830 nm	Nassoffset	50.000	-
	Waterless Thermal	Phasenumschaltg.	Infrarotdioden	830 nm	wasserlos Offset	200.000	-
Presstek	Pearl Dry	Ablation negativ	Infrarotdioden	800 - 1.200 nm	wasserlos Offset	100.000	-
	Anthem	Ablation positiv	Infrarotdioden	800 - 1.200 nm	Nassoffset	100.000	-
Toray	CtP Waterless	Ablation	Infrarotdioden	830 nm	wasserlos Offset	150.000 +	-
<b>Druckfolien</b>							
A&B	MegaPro	Polyesterfolie, Pap.	Rot-Laserdiode	670 nm	Nassoffset	20.000	-
	MegaPro Digi Film	Polyesterfolie	Rot-Laserdiode	670 nm	Nassoffset	20.000	-
Agfa	Supermaster	Polyester, Papier	Argon-Ionen	Kamera	Nassoffset	20.000	-
	Setprint Plus	Polyester	IR, Rotlichtdiode, HeNe	830, 670, 633 nm	Nassoffset	15.000	-
Mitsubishi	Silver Digiplate SDP	Polyesterfilm, Pap.	IR, Rotlichtdiode, HeNe, Ar	830, 670, 633, 488	Nassoffset	20.000	-

\* Ausschließlich zur Bebilderung innerhalb von Druckmaschinen (Zeitpunkt der Markteinführung noch offen).